J.P. BOEUF CNRS - CPAT - Université de Toulouse III

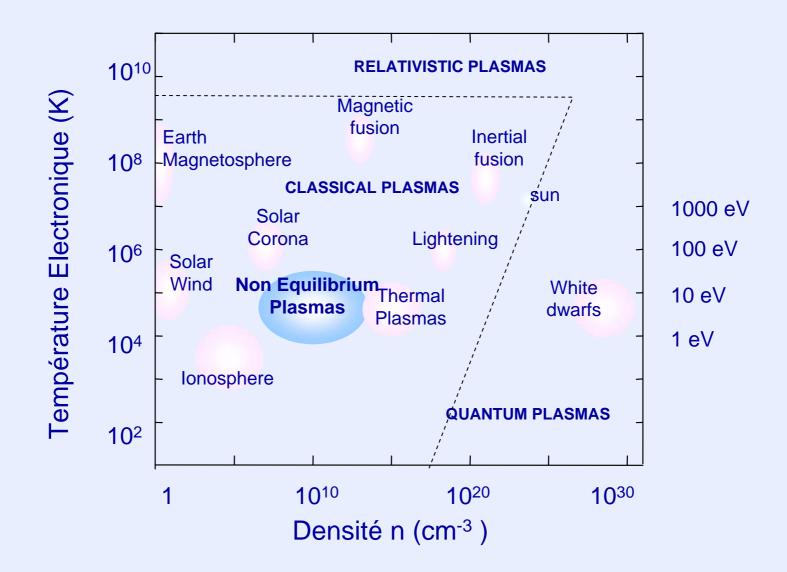








Diagramme Densité-Température





Définitions

Degré d'ionisation – Plasma froid

- densités d'électrons et d'ions faibles devant la densité de molécules neutres (10-7-10-2)
- collisions électron-neutre et ions-neutre jouent un rôle important (excitation, ionisation, dissociation)
- plasma « froid » faible degré ionisation par opposition aux plasmas chauds

> Plasma froid hors équilibre

- électrons beaucoup plus énergétiques (10⁴ 10⁵ K ou 1-10 eV) que ions et molécules
- milieu réactif à basse température de gaz (application au traitement de surface)
- milieux complexes car hors d'équilibre physique riche et variée phénomènes de transport, électromagnétisme, physique atomique & moléculaire, chimie, physico-chimie des surfaces

> Entretien du plasma - Couplage d'énergie au plasma

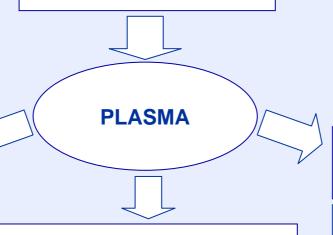
- équilibre création-pertes de particules chargées
- couplage d'énergie peut se faire de manières très diverses: chauffage des électrons par tension continue, RF capacitif, inductif, hélicon, microonde, Résonance Cyclotron Electronique ...





Applications

Energie Electrique



Energie Lumineuse

Source de photons

- Lampes
 Eclairage
 Purification de l'eau
- Visualisation
 Ecrans à plasma
- Lasers

Energie Cinétique

Source de particules chargées

- Sources d'ions
 Implantation ionique
 Propulsion
 Traitement de surface
- Faisceaux d'électrons Source rayons X
- Disjoncteurs et commutateurs

Energie Chimique

Source d'espèces réactives

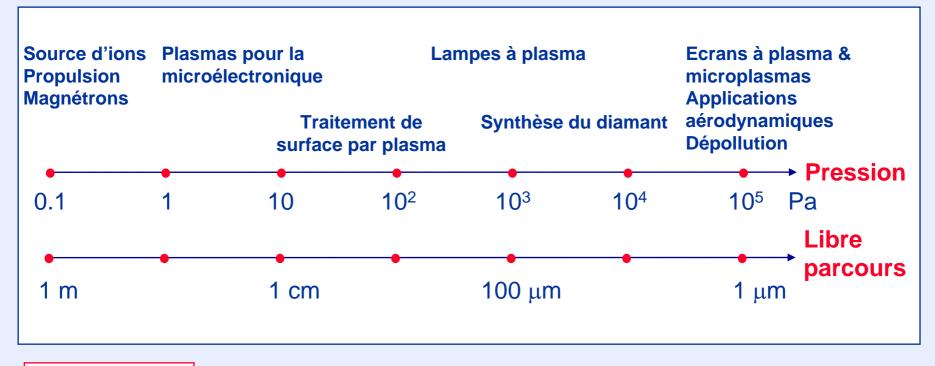
- Procédés en surface
 Microélectronique
 Traitement de surface
- Procédés en volume
 Dépollution
 Gaz d'échappement
- Analyse de matériaux
- Synthèse chimique
- Applications Bio-médicales Stérilisation





Applications – Pression et libres parcours de collisions – Couplage d'énergie

- → Applications dans une gamme très large de pression de gaz
- → Collisions nécessaires à la génération du plasma (ionisation par collisions e-neutre)
- → Couplage d'énergie et génération de plasma sont très dépendants de la pression





← chauffage DC, RF ou microonde →

← décharges impulsionnelles →





Quoi de neuf en physique des plasmas froids?

- Quoi de neuf en Physique des Plasmas Froids ?
 - Progrès technologiques remarquables (microélectronique, écrans à plasma, propulsion ...)
 - Rendus possibles grâce à des recherches de base s'appuyant sur des diagnostics sophistiqués
- Méthodes de diagnostic de plus en plus fines
 - Diagnostics laser
 - Mesures de densités d'espèces, de champ électrique, de distribution de vitesses d'ions/atomes
 - Fluorescence Induite par Laser LIF, TALIF, TALISE,
 - Mesures de densité, température, fonction de distribution électroniques
 - Diffusion Thomson
 - Mesures de concentrations et températures d'espèces moléculaires
 - Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente (CARS)
 - Détection de molécules lourdes (niveaux d'excitation dans le rouge ou l'infrarouge)
 - ❖ Absorption par Diode Laser Accordable (TDLAS, CRDS)
 - Imagerie rapide
 - Progrès des méthodes numériques
 - Modèles fluides 2D et 3D de plasmas hors-équilibre
 - Modèles particulaires « Particle In Cell » 1D et 2D
 - Modèles hybrides

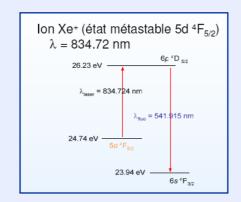
∧cpat

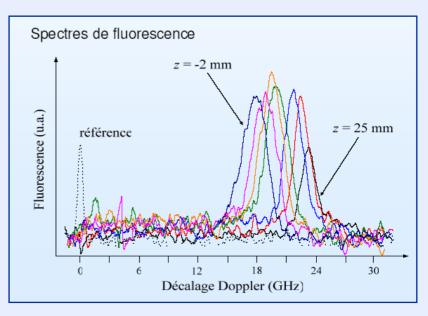


Méthodes de diagnostics

Méthodes de diagnostic de plus en plus fines

- Diagnostics laser
 - Mesures de densités d'espèces, de champ électrique, de distribution de vitesses d'ions/atomes
 - Fluorescence Induite par Laser LIF
- Mesure de la fonction de distribution des ions de xénon dans un propulseur plasma
- o Décalage Doppler des raies de fluorescence: $v_e = v_0 + \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}/2\pi$
- Le profil de fluorescence correspond à la fonction de distribution des vitesses





GDR Propulsion



Illustrations – Physique et Applications

- 1. Propulsion plasma pour satellites
- 2. Micro-nano particules et plasmas
- 3. Ecrans à plasma
- 4. Applications aérodynamiques





Propulsion Plasma – Différents types de propulseurs électriques

Electrothermique

- Chauffage d'un gaz + expansion
- Arcjet, resistojet

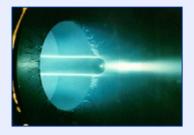


- Expansion d'un plasma Force de Laplace
- Pulsed Plasma Thruster, Lorentz force accelerator



 Source de plasma + extraction et accélération par grilles polarisées









Propulsion Plasma – Propulseur à effet Hall – Recherches en France

Propulsion électrique et propulsion chimique

- Propulsion électrique: faible poussée mais forte vitesse d'éjection du fluide propulsif
- Mieux adaptée au contrôle d'orbite: gain en masse fluide propulsif (qques 100 kg ie qques M€)
- Applications au contrôle d'orbite, transfert d'orbite, missions interplanétaires

Historique

- Propulseurs à effet Hall étudiés et testés en URSS à partir des années 1970
- Propulseur à grille sur mission Américaine Deep Space 1
- 1er propulseur plasma Européen (PPS1350 SNECMA) sur sonde lunaire SMART 1 en 2003-2004

➤ En France: GDR Propulsion Plasma CNRS/CNES/SNECMA/ONERA > 1996

- Etude d'un type de propulseur: le propulseur à effet Hall ou SPT
- Objectifs: réduction de l'empirisme, développement d'un savoir-faire et d'outils de conception
- Diagnostics expérimentaux et numériques Moyen d'essai PIVOINE
- Laboratoires: Aérothermique, GREMI, LPGP, CPHT, LPTP, CPAT

Verrous scientifiques

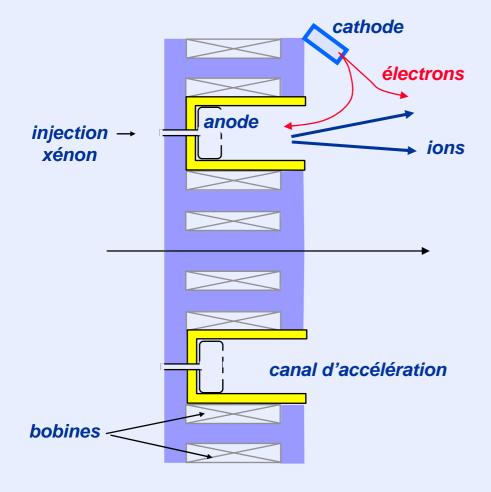
- Conductivité anormale turbulence plasma
- Développement de codes de calcul prédictifs
- Optimisation de la configuration magnétique
- Durée de vie

PIVOINE - Orléans

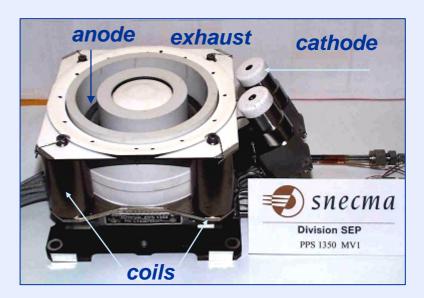




Propulseur à effet Hall - Principes

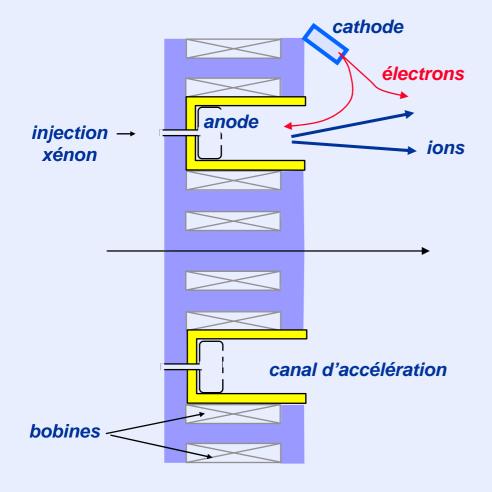


- Contrôle d'orbite
- Réduction de coûts / Propulsion chimique
- Efficacité élevée > 50 %
- Impulsion spécifique ~1800 s
- Poussée / puissance ~ 70 mN/kW
- Moteur ionique sans grille





Propulseur à effet Hall - Principes



- Contrôle d'orbite
- Réduction de coûts / Propulsion chimique
- Efficacité élevée > 50 %
- Impulsion spécifique ~1800 s
- Poussée / puissance ~ 70 mN/kW
- Moteur ionique sans grille

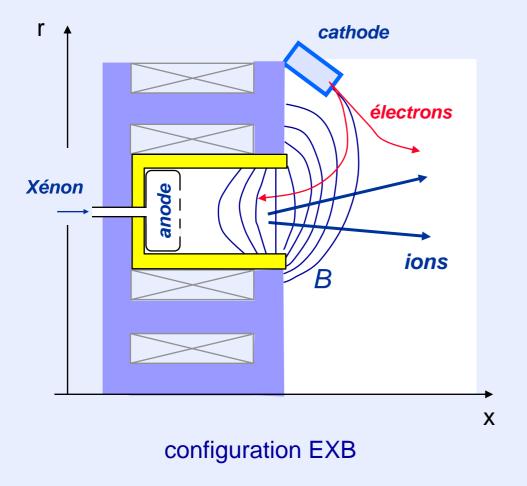


Moteur SNECMA PPS1350
Testé sur la sonde lunaire ESA SMART 1





Propulseur à effet Hall - Principes



Principes

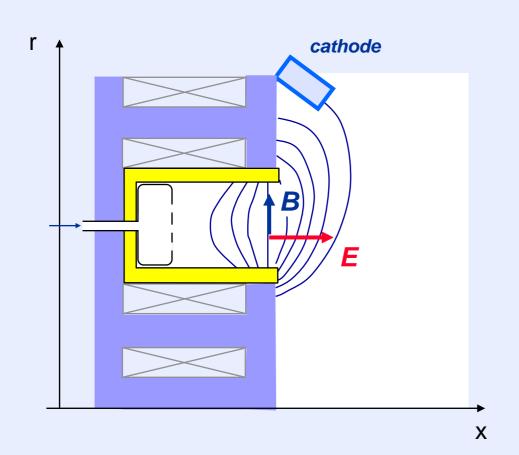
- Large champ magnétique en sortie (200 G)
- Libres parcours >> dimensions
- Electrons confinés par champ magnétique
- Electrons collisionnels car confinés
- Ions non collisionnels (insensibles à B)
- Flux de neutres ~ ionisé à plus de 90%

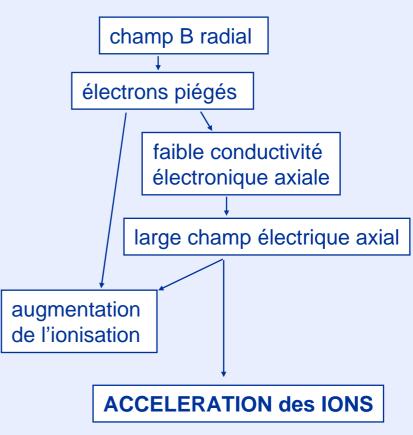
Ordres de grandeur

- Tension 300 V
- Dimensions typiques ϕ 10 cm, L 3 cm
- Débit de Xénon 5 mg/s
- Densité de plasma 10¹⁸ m⁻³
- Température électronique 15 eV
 - → vitesse des ions ~ 18 km/s
 - → poussée ~ **80 mN**
 - → courant ~ 4 A (3 A d'ions)
 - → courant de Hall ~ 20 A



Propulseur à effet Hall - Principes



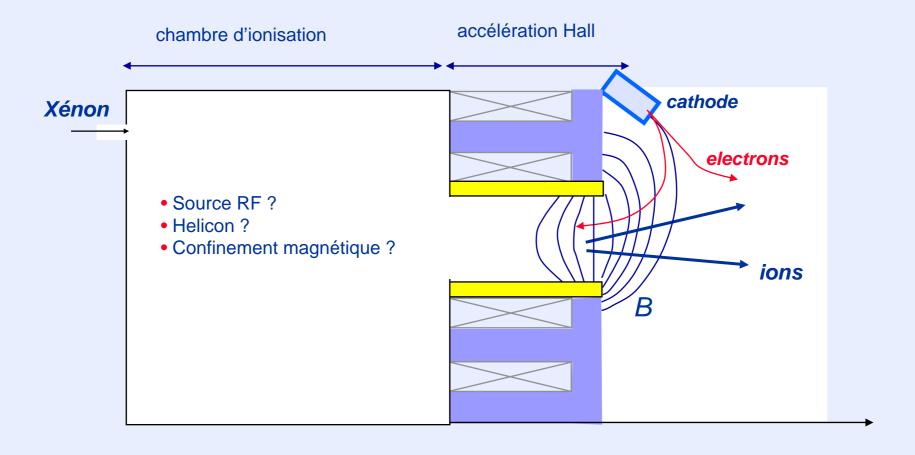






Concept de moteur double étage

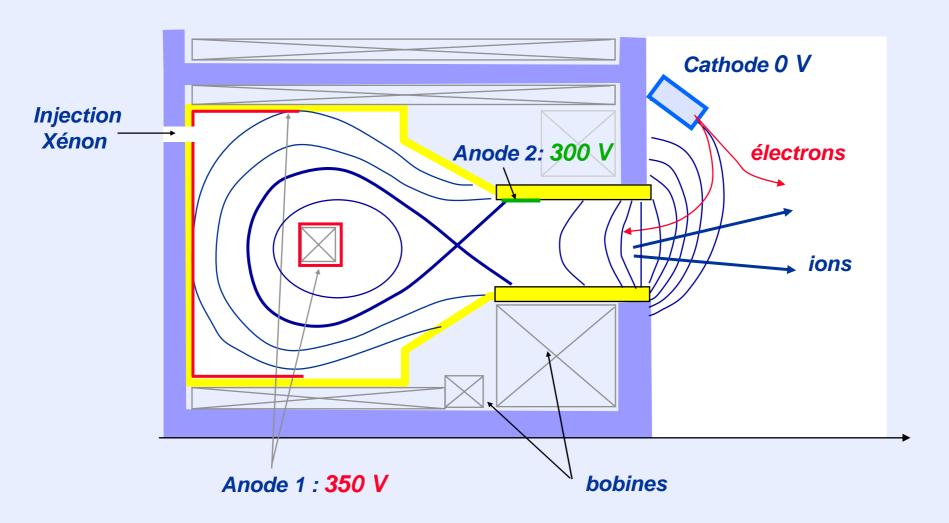
- Recherche de moteurs plus versatiles (réglage séparé de la poussée et de l'impulsion spécifique)
- Séparation de la production du plasma et de l'accélération des ions
- Moteurs à deux étages





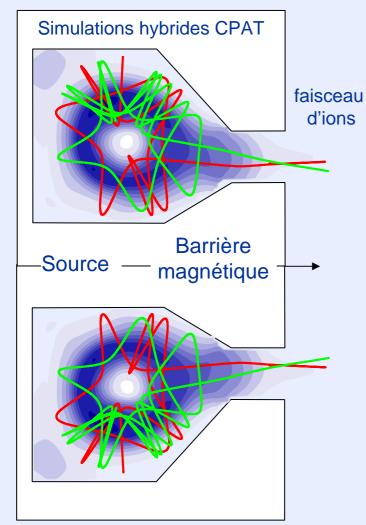
Propulseur à effet Hall à double étage - SPTMag

Moteur à double étage – Brevet SNECMA, (2003, O. Secheresse, A. Bugrova, A. Morozov)





Propulseur à effet Hall à double étage - Simulations



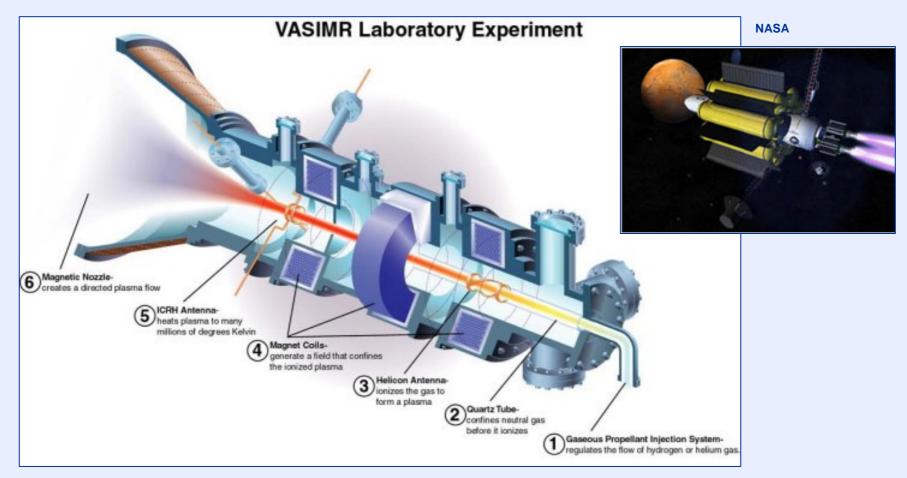
CPAT - GDR Propulsion

- lons piégés dans le puit de potentiel généré par la configuration magnétique
- Guidés vers le canal d'accélération par le puit
- Accélérés par la barrière magnétique

- Peut fonctionner dans une gamme plus large de débits et de tensions appliquées
- Réglage séparé puissance et vitesse des ions
- Donc contrôle séparé poussée et impulsion spécifique



Propulseur pour missions interplanétaires – Projet VASMIR - VAriable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket



- source hélicon
- chauffage par résonance cyclotron ionique
- aimants supra-conducteurs
- tuyère magnétique

- Poussée : 40 N -1200 N, ISP: 1000 s -30000 s
- puissance jusqu'à 100 MW → réacteur nucélaire



Illustrations – Physique et Applications

- 1. Propulsion plasma pour satellites
- 2. Micro-nano particules et plasmas
 - 3. Ecrans à plasma
 - 4. Applications aérodynamiques





> Formation de particules dans les plasmas réactifs

- Des nano-micro particules peuvent se former dans des plasmas
- polymérisation de radicaux et croissance par coalescence et par dépôt
- particules négatives lourdes piégées dans le plasma
- peuvent se former également par interaction plasma-surface (tokamaks)
- particules doivent être éliminées dans la plupart des applications

Synthèse de nano-particules et dépôt de couches minces

- synthèse de particules nanométriques en volume, nano-cristaux
 - dépôt ou inclusion dans une couche mince
 - change les propriétés de surface (conductivité, émission électronique etc...)
 - quantum dots, dispositifs à un électron, ...

Introduction de particules micrométriques dans un plasma

- possibilité de formation d'un plasma fortement corrélé: « cristal plasma »
- étude de transitions de phase, propagation d'ondes etc...





Micro-nano particules et plasmas

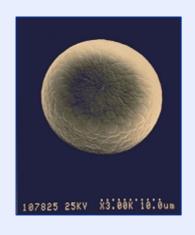
Formation, charge et transport de « particules » dans un plasma

Formation de particules dans des plasmas pour la microélectronique

Nuage de particules dans un plasma de gravure (Selwyn, IBM 1994) – Diffusion laser



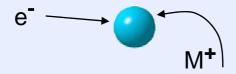
Particules formées dans un plasma réactif





Charge d'une particule

- Charge négative car v_e >> v_M
- Potentiel flottant tel que I⁻ = I⁺
- 10³ charges (-) sur particule ~ 1 μm



Particules soumises à plusieurs forces

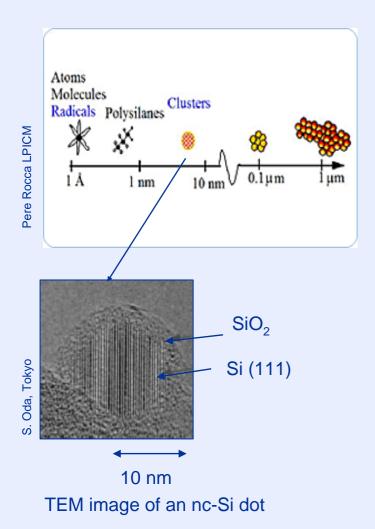
- Coulomb
- poussée des ions
- thermophorèse
- gravité
- → formes complexes des nuages de particules

Acpat



Synthèse de nano-particules - Applications

Formation de nano-cristaux dans les plasmas de SiH₄ et dépôts de couches minces



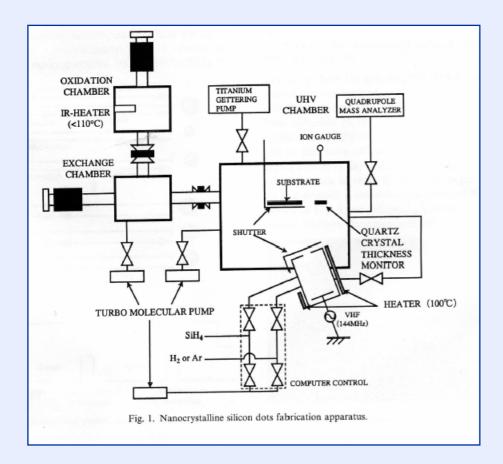
- Radicaux → polymérisation → agrégats → poudres
- Contrôle de la taille et de la densité des nano-cristaux
- Dépôt ou inclusion dans une couche mince
- changement des propriétés de surface
 - conductivité
 - émission électronique
- Applications
 - cellules solaires
 - microélectronique (grille transistors MOS)
 - diodes électroluminescentes
 - quantum dots, dispositifs à un électron, ...



TEM image of surface oxidized nc-Si dots

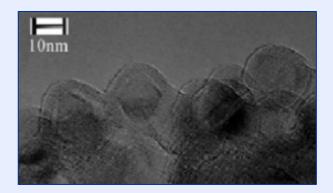
Synthèse de nano-particules - Applications

Formation de nano-cristaux dans les plasmas de SiH₄ et dépôts de couches minces



en France: LPICM, GREMI

- séparation phases de nucléation & croissance
- réacteur RF 144 MHz dans le silane (SiH,
 - injection pulsée de H₂ → nucléation
 - stop H₂ → croissance par dépôt radicaux
 - obtention nanocristaux 8 nm ± 1 nm
- passage des nanocristaux dans chambre de dépôt sur substrat de Si en présence d'argon
- passage du substrat dans chambre d'oxydation → couche 1 nm SiO₂



TEM image of surface oxidized nc-Si dots



Micro-nano particules et plasmas

Cristal Plasma

Cristal plasma : un système physique très riche

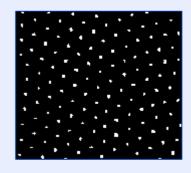
- Particles de qques μm portant 10⁴ charges peuvent être piégées dans un plasma froid de décharge RF
- Possibilité de former un cristal de Coulomb si densité de particules élevée et nombre de charges/particule élevé

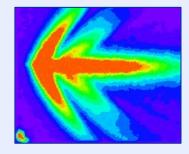


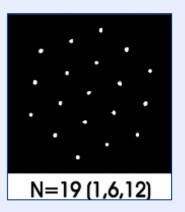
$$\Gamma = \frac{\text{énergie potentielle interparticule}}{\text{énergie d'agitation thermique}} = \frac{Q_D^2}{4\pi\varepsilon_0 d} \frac{1}{kT_D}$$

$$\Gamma$$
 < 1: gaz, Γ ~1 liquide; Γ >> 1 solide

- Etude de transitions de phase
- ✓ Charge élevée, faible Q/M oscillations et ondes basse fréquence
- ✓ Charge dépend des conditions du plasma → nouvelle variable dynamique → nouveaux types d'ondes et d'instabilités
- ✓ Contrôle individuel du nombre de particules → petits clusters de particules → dynamique dépend de la taille









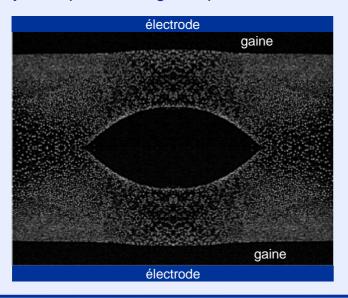
Micro-nano particules et plasmas Cristal Plasma

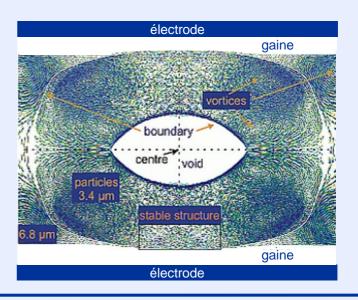
Intérêts d'étudier les transitions de phase dans les « dusty plasmas »

- Observation individuelle des particules beaucoup plus facile que dans un cristal usuel.
 Observation de systèmes multi-particules au niveau cinétique
- Echelle de temps dilatée en raison de la masse élevée des particules. Observation à haute résolution temporelle
- Particules peuvent être contrôlées et manipulées individuellement: expériences « actives »

Expériences dans la station spatiale internationale

- Equipes Allemande (Max Planck), Russe, Françaises (GREMI), Américaine, Néerlandaise
- Etude d'un cristal plasma n microgravité, transitions de phase, Forces agissant sur les particules
 Dynamique du nuage de particules









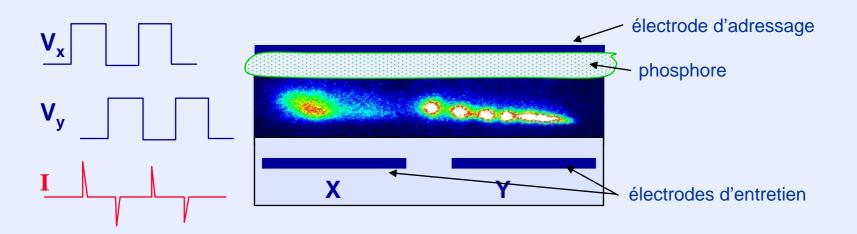
Illustrations – Physique et Applications

- 1. Propulsion plasma pour satellites
- 2. Micro-nano particules et plasmas
- 3. Ecrans à plasma
 - 4. Applications aérodynamiques





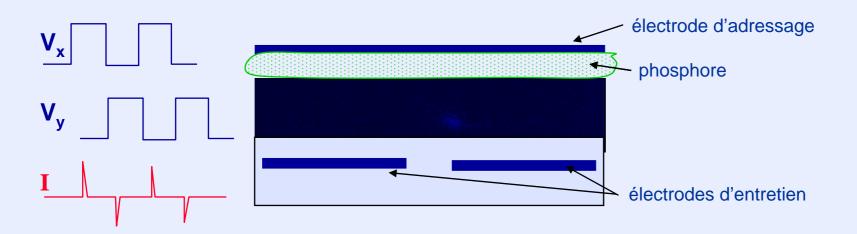
- Ecran à plasma = réseau matriciel de micro-plasmas émettant dans l'UV
 - Micro-plasma dans un mélange de gaz rares à pression ~ 70 kPa
 - Emission UV convertie en Rouge Vert Bleu par des phosphores
 - Barrières diélectrique pour limiter le courant et permettre l'adressage
 - Tension AC rectangulaire (~100 kHz), impulsions de courant (~100 ns)
 - Intensité des pixels ajustée par le nombre d'impulsions par image





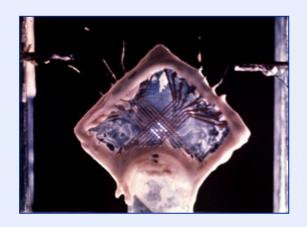
Ecrans à Plasma Principes

- Ecran à plasma = réseau matriciel de micro-plasmas émettant dans l'UV
 - Micro-plasma dans un mélange de gaz rares à pression ~ 70 kPa
 - Emission UV convertie en Rouge Vert Bleu par des phosphores
 - Barrières diélectrique pour limiter le courant et permettre l'adressage
 - Tension AC rectangulaire (~100 kHz), impulsions de courant (~100 ns)
 - Intensité des pixels ajustée par le nombre d'impulsions par image





Historique





→ 1964	Invention, University of Illinois
1971	Premier produit, Owen-Illinois
1972	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
1973	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
1979 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
1990	Adressage ADS, Fujitsu
1994	Contraste, Plasmaco
1995	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
1999	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco



Historique



	1964	Invention, University of Illinois
\longrightarrow	1971	Premier produit, Owen-Illinois
	1972	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
	1973	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
	1979 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
	1990	Adressage ADS, Fujitsu
	1994	Contraste, Plasmaco
	1995	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
	1999	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco





Historique

Ajustement de l'intensité des pixels par modulation du nombre d'impulsions par image



	1964 1971	Invention, University of Illinois Premier produit, Owen-Illinois
\longrightarrow	1972	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
	1973	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
	1979 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
	1990	Adressage ADS, Fujitsu
	1994	Contraste, Plasmaco
	1995	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
	1999	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco





Historique

Utilisation d'une couche de MgO (protection du bombardement ionique, et émission secondaire)



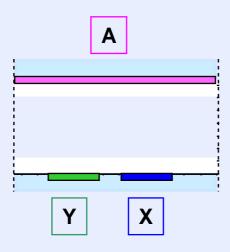
196	64	Invention, University of Illinois
197	' 1	Premier produit, Owen-Illinois
197	' 2	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
→ 197	'3	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
197	' 9 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
199	00	Adressage ADS, Fujitsu
199)4	Contraste, Plasmaco
199)5	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
199	9	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco





Historique

Design actuel d'une cellule: électrodes d'entretien coplanaires + électrode d'adressage







Historique

Méthode d'adressage actuelle: 1) Reset , 2) Adressage de tout l'écran 3) Display



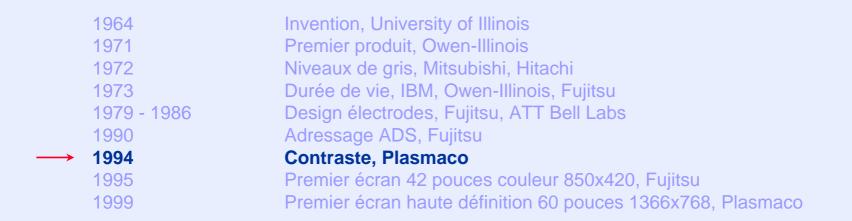
1964	Invention, University of Illinois
1971	Premier produit, Owen-Illinois
1972	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
1973	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
1979 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
→ 1990	Adressage ADS, Fujitsu
1994	Contraste, Plasmaco
1995	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
1999	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco



Historique

Amélioration sensible du contraste







Historique



1964 Invention, University of Illinois Premier produit, Owen-Illinois 1971 1972 Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu 1973 1979 - 1986 Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs Adressage ADS, Fujitsu 1990 Contraste, Plasmaco 1994 1995 Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu 1999 Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco

∧cpat



Historique

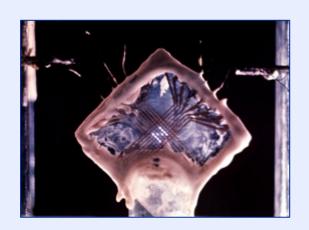


→	1964 1971 1972 1973 1979 - 1986 1990 1994 1995 1999	Invention, University of Illinois Premier produit, Owen-Illinois Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs Adressage ADS, Fujitsu Contraste, Plasmaco Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco
----------	--	---

∧cpat



Historique





\longrightarrow	1964	Invention, University of Illinois
	1971	Premier produit, Owen-Illinois
	1972	Niveaux de gris, Mitsubishi, Hitachi
	1973	Durée de vie, IBM, Owen-Illinois, Fujitsu
	1979 - 1986	Design électrodes, Fujitsu, ATT Bell Labs
	1990	Adressage ADS, Fujitsu
	1994	Contraste, Plasmaco
	1995	Premier écran 42 pouces couleur 850x420, Fujitsu
\longrightarrow	1999	Premier écran haute définition 60 pouces 1366x768, Plasmaco



Illustrations – Physique et Applications

- 1. Propulsion plasma pour satellites
- 2. Micro-nano particules et plasmas
- 3. Ecrans à plasma

4. Applications aérodynamiques





Contrôle d'écoulements

- Supersonique et hypersonique: interaction plasma/onde de choc, réduction de traînée, modification de l'onde de choc
- Subsonique: actuateurs plasma → modification de couche limite, contrôle de transition laminaire/turbulent

Combustion

- Initiation et stabilisation de la combustion
- applications super et hypersoniques: statoréacteurs à combustion supersonique

Furtivité et applications radar

- Plasmas non thermiques densité > 10¹² cm⁻³ à pression atmosphérique
- Masquage points « brillants », diminution SER
- Mirroirs plasma, antennes plasma

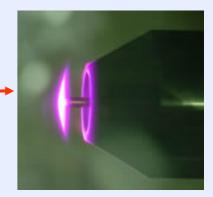




Applications aérodynamiques des plasmas froids

Contrôle d'écoulements

- Supersonique et hypersonique: interaction plasma/onde de choc, réduction de traînée, modification de l'onde de choc
- Subsonique: actuateurs plasma → modification de couche limite, contrôle de transition laminaire/turbulent



ONERA

Combustion

- Initiation et stabilisation de la combustion
- applications super et hypersoniques: statoréacteurs à combustion supersonique

Furtivité et applications radar

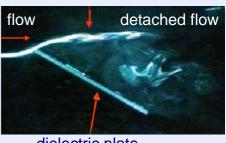
- Plasmas non thermiques densité > 10¹² cm⁻³ à pression atmosphérique
- Masquage points « brillants », diminution SER
- Mirroirs plasma, antennes plasma



Applications aérodynamiques des plasmas froids

Contrôle d'écoulements

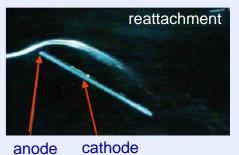
- Supersonique et hypersonique: interaction plasma/onde de choc, réduction de traînée, modification de l'onde de choc
- Subsonique: actuateurs plasma → modification de couche limite, contrôle de transition laminaire/turbulent



dielectric plate

Combustion

- Initiation et stabilisation de la combustion
- applications super et hypersoniques: statoréacteurs à combustion supersonique



Furtivité et applications radar

- Plasmas non thermiques densité > 10¹² cm⁻³ à pression atmosphérique
- Masquage points « brillants », diminution SER
- Mirroirs plasma, antennes plasma

LEA





Applications aérodynamiques des plasmas froids

Contrôle d'écoulements

- Supersonique et hypersonique: interaction plasma/onde de choc, réduction de traînée, modification de l'onde de choc
- Subsonique: actuateurs plasma → modification de couche limite, contrôle de transition laminaire/turbulent

Combustion

- Initiation et stabilisation de la combustion
- applications super et hypersoniques: statoréacteurs à combustion supersonique

Furtivité et applications radar

- Plasmas non thermiques densité > 10¹² cm⁻³ à pression atmosphérique
- Masquage points « brillants », diminution SER
- Mirroirs plasma, antennes plasma

plasma OFF

plasma ON





ONERA

ONLINA



Plasma froids : Quoi de neuf ?

- Progrès remarquables des applications
- Rendus possibles par des études de base s'appuyant sur des diagnostics sophistiqués

Plasmas froids hors – équilibre : Science et Ingénierie

- Domaine très multidisciplinaire avec des applications très diversifiées à la fois avantage et inconvénient
- Relève de l'ingénierie mais contient une physique riche et complexe
 - complexité des systèmes hors-équilibre
 - instabilités dues au couplage d'énergie, au transport de particules, à la cinétique chimique
 - phénomènes d'auto-organisation, transition de phase
 - fluctuations, turbulence
- Besoin d'une meilleure visibilité de la discipline et d'une plus grande unité des formations
- Besoin d'une communauté plus unie plasmas chauds plasmas froids



